

大学・高専との連携推進補助事業（補助金最大30万円）の公募案内 （先生方との共同研究テーマを募集します）

大学・高専との共同研究を公募します。

大学・高専の先生方と、じっくりと共同研究に取り組んでいただける仕組みの公募となっています。

○研究の進展により、随時ミーティングの開催や、成果報告会を開催します。

○秘密保持契約も締結可能ですので、安心してご参加ください。

○事業実施期間はご自由ですが、補助金を活用される企業様は、一旦、年度末にご報告をいただきます。

※ 下記に例として技術分野、シーズ等を記載していますが、これ以外も検討可能ですので、お気軽にご相談ください。事務局がマッチングにご協力致します。

1. 大分大学

○対応する学科 理工学科（情報系，電気電子系，機械系，応用化学系，他）

○募集する技術分野・キーワード

半導体，自動車，福祉，医療，ロボット，情報通信，計算基盤およびソフトウェア，インターネットとサイバーセキュリティ，IoT・CPS，VR・MR・AR，AI・群知能，HCI・UI/UX，ディペンダブルシステム，LSI CAD・論理設計とテスト，音メディア処理・音声処理，画像処理とパターン認識，新機能デバイス，プラズマ，電気エネルギー，機械工学，機械設計，分析化学，無機化学，物理化学，生物科学，有機化学，高分子化学，環境化学，電気化学，計算化学，機能材料，他

（参照）<https://www.ico.oita-u.ac.jp/seeds/search.php?faculty=4>

2. 大分高専

○対応する学科 電気電子工学科、機械工学科、情報工学科、都市・環境工学科

○募集する技術分野・キーワード

流体力学、金属疲労、振動切削、生体材料、工作機械、機械制御、可視化、AI・人工知能・学習、光情報、パワーエレクトロニクス、制御応用、並列分散処理、セキュリティ、信号処理、無線センサーネットワーク、画像認識・処理、プログラム、組み込みシステム 他

（参照）<https://www.oita-ct.ac.jp/kennkyu/>

【申請書の締め切り】5月13日（月）

【スケジュール】 別紙参照

【補助金の申請】

共同研究契約書締結した企業は、申請により書類審査にて、2/3 補助（最大30万円）補助金を交付します。

【参加対象者】 LSIクラスター会員企業

※ 経営責任者、技術担当者の方へ本メールを回報くださるようお願い致します。

【問い合わせ先／申込先】 大分県 LSI クラスター形成推進会議 事務局 担当：／秋本／平沖
(TEL. 097-596-7179)